PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-306188

(43)Date of publication of application: 02,11,2000

(51)IntCL

G08C 17/00 G01S 13/75 G01S 13/76 G01S 13/79 G06K 19/07 G06K 19/00

(21)Application number: 11-118736

(71)Applicant:

YOKOHAMA RUBBER CO LTD:THE

(22)Date of filing:

26.04.1999

(72)Inventor:

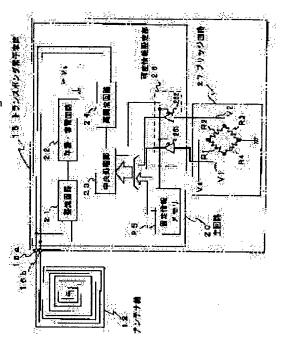
HATTORI YASUSHI

(54) TRANSPONDER ELEMENT AND TRANSPONDER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a transponder element, which is independently used as a sensor, and a transponder which has a sensor function to be able to detect the physical quantity of a measurement object without intervention of an A/D converter.

SOLUTION: The transponder is constituted which is comprised of a transponder element body 15, where a main circuit 20 and a bridge circuit 27 are formed in a silicon chip, and an antenna line 12, and output terminals of the bridge circuit 27 are connected to input terminals of gate circuits 261 and 262 of a variable information setting part 26 to give such structure that the balanced state of the bridge circuit 27 may be changed in accordance with the change in the ambient temperature or the ambient pressure. When receiving an interrogation signal from the outside, a central processing part 23 transmits discrimination information stored in a fixed information memory 35 and two bits of outputs of gate circuits 261 and 262 as a response signal.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(51) Int.Cl.7

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-306188 (P2000-306188A)

テーマコート*(参考)

(43)公開日 平成12年11月2日(2000.11.2)

CA11 CA12 CA23 CA29 5J070 AC20 AD02 AE20 AK40

| | | | | | | | / 1-1. (5-1/) | | |
|----------|-------|-----------------------|---------|--------------------|---------|--------|---------------|-----------|--|
| G08C | 17/00 | | G 0 | 8 C | 17/00 | | Α | 2F073 | |
| G01S | 13/75 | | . G0 | 1 S | 13/80 | | | 5 B O 3 5 | |
| | 13/76 | | G 0 | 6 K | 19/00 | | Н | 5 J O 7 O | |
| | 13/79 | | | | | | Q | | |
| G06K | 19/07 | | | | | | , | | |
| | | 審査請求 | 未請求 | 請求 | 項の数16 | OL | (全 16 頁) | 最終頁に続く | |
| (21)出願番号 | | 特顯平 11-118736 | (71) | (71) 出願人 000006714 | | | | | |
| | | | | | 横浜ゴ | ム株式 | 会社 | | |
| (22)出願日 | | 平成11年4月26日(1999.4.26) | | 東京都港区新橋 5 丁目36番11号 | | | | | |
| | | | (72) | 発明者 | 服部 暑 | 彖 | | | |
| | | | | | 神奈川県 | 具平塚 | 市追分2番1 | 号 横浜ゴム株 | |
| | | | 式会社平塚製造 | | | | 造所内 | | |
| | | | (74) | 代理人 | 1000699 | 81 | | | |
| | | | | | 弁理士 | 吉田 | 精孝 (外 | 1名) | |
| • | | | F夕 | ーム(| 参考) 2F0 | 73 AAI | 02 AA03 AA21 | AB02 AB14 | |
| | | | | | | BB | 02 BC02 CC01 | CC11 DE11 | |
| | | | | | | GG | 02 | | |
| | | | | | 5B0 | 35 BA | 05 BB09 BC00 | CA01 CA08 | |

FΙ

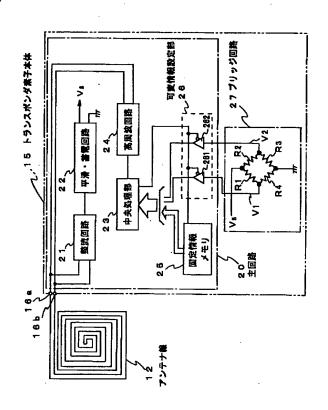
(54) 【発明の名称】 トランスポンダ素子及びトランスポンダ

識別記号

(57)【要約】

【課題】 単独でもセンサとして使用可能なトランスポンダ素子及びA/D変換器を介在させずに計測対象の物理量を検出できるセンサ機能を持ったトランスポンダを提供する。

【解決手段】 主回路20及びブリッジ回路27をシリコンチップに形成したトランスポンダ素子本体15とアンテナ線12からなるトランスポンダを構成し、可変情報設定部26のゲート回路261,262入力端子にブリッジ回路27の出力端子を接続し、ブリッジ回路27の平衡状態が周囲温度或いは周囲圧力の変化に応じて変化するような構造とする。さらに、外部からの質問信号を受信したときに、中央処理部23は固定情報メモリ25に記憶されている識別情報とゲート回路261,262の出力2ビットを応答信号として送信する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 設定されている応答情報を二値化信号と して出力する応答情報設定部と、質問信号を入力したと きに前記応答情報設定部に設定されている応答情報を応 答信号として送信する送受信手段とを備え、アンテナと 接続することによってトランスポンダを構成するトラン スポンダ素子において、

前記応答情報設定部は、

変化しない固定情報を記憶し、該記憶されている固定情 報を二値化信号として出力する固定情報記憶部と、

1つ以上の入力端子を有し、該入力端子の電気的状態に 応じた二値化信号を入力端子毎に1ビットで出力する可 変情報設定部とからなることを特徴とするトランスポン

【請求項2】 外部から働く力によって変形する基板の 表面に膜状に形成されたインピーダンス素子を有するブ リッジ向路と、

該ブリッジ回路の対向する1対の入力端子に接続された 電源とを備えると共に、

前記ブリッジ回路の1対の出力端子をそれぞれ前記可変 20 情報設定部の異なる入力端子に接続したことを特徴とす る請求項1記載のトランスポンダ素子。

【請求項3】 外部から働く力によって変形する基板上 に形成され且つ一端と他端を入力端子として該入力端子 に電源が接続された電気的な抵抗膜を備え、

前記可変情報設定部の入力端子が前記抵抗膜の一端と他 端との間の所定位置に接続されていることを特徴とする 請求項1記載のトランスポンダ素子。

【請求項4】 前記基板は部分的に異なった熱膨張率を 有していることを特徴とする請求項2又は3記載のトラ 30 ンスポンダ素子。

【請求項5】 前記基板は熱膨張率の異なる少なくとも 2つの層を有していることを特徴とする請求項2又は3 記載のトランスポンダ素子。

【請求項6】 前記可変情報設定部の入力端子が素子外 部に露出されていることを特徴とする請求項1記載のト ランスポンダ素子。

【請求項7】 前記可変情報設定部は、ランダムアクセ スメモリと、該ランダムアクセスメモリに対するデータ 書き込み手段とデータ読み出し手段とを備えていること 40 を特徴とする請求項1記載のトランスポンダ素子。

【請求項8】 前記可変情報設定部が双安定回路から成 ることを特徴とする請求項1記載のトランスポンダ素 子。

【請求項9】 前記送受信手段はセントラルプロセッシ ングユニットを有し、

前記可変情報設定部が前記セントラルプロセッシングユ ニットの他のポートから独立して設けられている入力ポ ート端子から成ることを特徴とする請求項1記載のトラ ンスポンダ素子。

前記可変情報設定部は、入力端子に接 【請求項10】 続されたシュミットトリガ回路を有し、該シュミットト リガ回路から二値化信号を出力することを特徴とする請 求項1記載のトランスポンダ素子。

【請求項11】 前記固定情報がトランスポンダに固有 の識別情報であることを特徴とする請求項1記載のトラ ンスポンダ素子。

【請求項12】 各構成部分がチップ型のシリコン基板 上に形成されていることを特徴とする請求項1記載のト 10 ランスポンダ素子。

【請求項13】 前記請求項6乃至12の何れかに記載 のトランスポンダ素子を備えたトランスポンダにおい て、

外部から働く力によって変形する基板の表面に膜状に形 成されたインピーダンス素子を有するブリッジ回路と、 該プリッジ回路の1対の入力端子に接続された電源とを 備えると共に、

前記プリッジ回路の1対の出力端子をそれぞれ前記可変 情報設定部の異なる入力端子に接続したことを特徴とす るトランスポンダ。

【請求項14】 前記請求項6乃至12の何れかに記載 のトランスポンダ素子を備えたトランスポンダにおい

外部から働く力によって変形する基板上に形成され日つ 一端と他端を入力端子として該入力端子に電源が接続さ れた電気的な抵抗膜を備え、

前記可変情報設定部の入力端子が前記抵抗膜の一端と他 端との間の所定位置に接続されていることを特徴とする トランスポンダ。

【請求項15】 前記基板は部分的に異なった熱膨張率 を有していることを特徴とする請求項13又は14記載 のトランスポンダ。

【請求項16】 前記基板は熱膨張率の異なる少なくと も2つの層を有していることを特徴とする請求項13又 は14記載のトランスポンダ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、センサとして容易 に用いることができるトランスポンダ素子及びトランス ポンダに関するものである。

[0002]

【従来の技術】本願出願人は、周知のトランスポンダと センサとを接続或いは一体化し、測定地点或いは観測地 点からセンサまでの配線を行うことなく計測の対象とな る特定の物理量を測定或いは観測できるようにした。

【0003】例えば、特願平10-250954号で は、加硫モールド内に温度センサ或いは圧力センサを配 置した場合、外部からセンサまでの配線が非常に困難で ある。また、加硫モールドは高温になるので、開放時に 50 おいても作業員が近づいてモールド内のセンサを取り出

すには危険が伴う。このため、トランスポンダとセンサを接続して、加硫モールドを開いたときに加硫処理中における温度や圧力の測定結果を、電磁波を用いてワイヤレスで得られるようにした。

【0004】即ち、加硫中において温度或いは圧力センサから出力される温度或いは圧力に対応したアナログ信号をアナログ/ディジタル(A/D)変換器を用いてディジタルデータに変換すると共にこのデータをメモリに記憶し、この記憶データをモールド開放時に応答信号としてトランスポンダから送信する。これにより、高温の加硫モールドに近づくことなく、加硫処理中における温度や圧力の情報を得ることができる。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の構成ではセンサとトランスポンダとは互いに独立した構成部分であり、これらを接続するためにセンサから出力されるアナログ信号をディジタルデータに変換するためのA/D変換器を用いなければならなかった。このため、このA/D変換器における電力消費量が大きくなり、トランスポンダとセンサを駆動するための電源容量 20を小さくするには限界があった。さらに、受信電波のエネルギーによってトランスポンダとセンサを駆動するときはトランスポンダの送信出力が小さくなり、また電源として電池を用いたときは装置全体の形状が大型になると共に電池寿命が短くなり且つ電池寿命が尽きたときに電池を交換する必要があった。

【0006】本発明の目的は上記の問題点に鑑み、単独でもセンサとして使用可能なトランスポンダ素子及びA/D変換器を介在させずに計測対象の物理量を検出できるセンサ機能を持ったトランスポンダを提供することに 30ある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は上記の目的を達成するために請求項1では、設定されている応答情報を二値化信号として出力する応答情報設定部と、質問信号を入力したときに前記応答情報設定部に設定されている応答情報を応答信号として送信する送受信手段とを備え、アンテナと接続することによってトランスポンダを構成するトランスポンダ素子において、前記応答情報設定部は、変化しない固定情報を記憶し、該記憶されてい40る固定情報を二値化信号として出力する固定情報記憶部と、1つ以上の入力端子を有し、該入力端子の電気的状態に応じた二値化信号を入力端子毎に1ビットで出力する可変情報設定部とからなるトランスポンダ素子を提案する。

【0008】該トランスポンダ素子によれば、前記可変情報設定部の入力端子における電気的状態が二値化信号として応答情報に設定されるので、例えば時々刻々と変化する環境状態などを検出するセンサとして使用する場合、環境状態に対応して変化するアナログ電気信号を前50

記可変情報設定部の入力端子に入力することにより 該アナログ電気信号のレベルに応じて出力する二値化信号の値が変化する。

【0009】また、請求項2では、請求項1記載のトランスポンダ素子において、外部から働く力によって変形する基板の表面に膜状に形成されたインピーダンス素子を有するブリッジ回路と、該ブリッジ回路の対向する1対の入力端子に接続された電源とを備えると共に、前記ブリッジ回路の1対の出力端子をそれぞれ前記可変情報設定部の異なる入力端子に接続したトランスポンダ素子を提案する。

【0010】該トランスポンダ素子によれば、前記基板に対して外力が加わると基板が歪み、これに伴って基板表面のインピーダンス素子の断面積及び長さが変化してそのインピーダンスが変化する。これにより、前記基板に外力が加わる前と比べて前記ブリッジ回路の出力端子に流れる電流値が変化し、前記可変情報設定部の入力端子における電気的状態が変わり、可変情報設定部の出力端子から出力される二値化信号の値が変化する。

【0011】また、請求項3では、請求項1記載のトランスポンダ素子において、外部から働く力によって変形する基板上に形成され且つ一端と他端を入力端子として該入力端子に電源が接続された電気的な抵抗膜を備え、前記可変情報設定部の入力端子が前記抵抗膜の一端と他端との間の所定位置に接続されているトランスポンダ素子を提案する。

【0012】該トランスポンダ素子によれば、前記電源によって前記抵抗膜の一端から他端に向けて電流が流れると、前記可変情報設定部の入力端子には抵抗膜の一端及び他端との間の距離等に応じた電流が流れる或いは電圧が印加される。また、前記基板に対して外力が加わると基板が歪み、これに伴って前記抵抗膜の断面積及び長さが変化して、その抵抗値が変化する。これにより、前記基板に外力が加わる前と比べて前記可変情報設定部の入力端子に流れる電流値或いは印加される電圧値が変化し、前記可変情報設定部の入力端子における電気的状態が変わり、可変情報設定部の出力端子から出力される二値化信号の値が変化する。

【0013】また、請求項4では、請求項2又は3記載 0 のトランスポンダ素子において、前記基板は部分的に異 ・なった熱膨張率を有しているトランスポンダ素子を提案 する。

【0014】該トランスポンダ素子によれば、周囲の環境変化などによって前記基板の温度が変わると、基板が熱膨張或いは熱収縮する。さらに、前記基板の熱膨張率は部分的に異なっているので、熱膨張或いは熱収縮に伴って前記インピーダンス素子或いは抵抗膜の断面積及び長さが部分的に変化する。

【0015】また、請求項5では、請求項2又は3記載のトランスポング素子において、前記基板は熱膨張率の

異なる少なくとも2つの層を有しているトランスポンダ 素子を提案する。

【0016】該トランスポンダ素子によれば、周囲の環 境変化などによって前記基板の温度が変わると、基板が 熱膨張或いは熱収縮する。さらに、前記基板は熱膨張率 の異なる少なくとも2層を有しているので、熱膨張或い は熱収縮に伴って反りが生じ、前記インピーダンス素子 或いは抵抗膜の断面積及び長さが変化する。

【0017】また、請求項6では、請求項1記載のトラ ンスポンダ素子において、前記可変情報設定部の入力端 10 子が素子外部に露出されているトランスポンダ素子を提 案する。

【0018】該トランスポンダ素子によれば、前記可変 情報設定部の入力端子が素子外部に露出されているの で、該入力端子そのものをセンサとして使用可能になる と共に、環境状態などに応じて変化する任意のアナログ 信号を入力可能となる。

【0019】また、請求項7では、請求項1記載のトラ ンスポンダ素子において、前記可変情報設定部が、ラン ダムアクセスメモリと、該ランダムアクセスメモリに対 20 するデータ書き込み手段とデータ読み出し手段とを備え ているトランスポンダ素子を提案する。

【0020】該トランスポンダ素子によれば、可変情報 設定部の入力端子における電気的状態が二値化信号とし てランダムアクセスメモリに一時記憶されると共に応答 情報に設定されるので、時々刻々と変化する環境状態な どを検出するセンサとして使用する場合、環境状態に対 応して変化するアナログ電気信号を二値化データとして ランダムアクセスメモリの任意アドレスに順次記憶する ことができ、必要に応じてデータ読み出し手段によって 30 記憶データの読み出しを行うことができる。

【0021】また、請求項8では、請求項1記載のトラ ンスポンダ素子において、前記可変情報設定部が双安定 回路から成るトランスポンダ素子を提案する。

【0022】該トランスポンダ素子によれば、前記双安 定回路の入力端子における電気的状態が二値化信号とし て双安定回路に一時的に蓄積され、該二値化信号が双安 定回路から出力されて応答情報に設定される。

【0023】また、請求項9では、請求項1記載のトラ ンスポンダ素子において、前記送受信手段はセントラル 40 プロセッシングユニットを有し、前記可変情報設定部が 前記セントラルプロセッシングユニットの他のポートか ら独立して設けられている入力ポート端子から成るトラ ンスポンダ素子を提案する。

【0024】該トランスポンダ素子によれば、セントラ ルプロセッシングユニットの独立した入力ポート端子に おける電気的状態が二値化信号としてセントラルプロセ ッシングユニットに取り込まれ、該二値化信号が応答情 報に設定される。

ランスポンダ素子において、前記可変情報設定部は、入 力端子に接続されたシュミトトリガ回路を有し、該 シュ ミットトリガ回路から二値化信号を出力することを特徴 とする請求項1記載のトランスポンダ素子。

【0026】また、請求項11では、請求項1記載のト ランスポンダ素子において、前記固定情報がトランスポ ンダに固有の識別情報であるトランスポンダ素子を提案 する。

【0027】該トランスポンダ素子によれば、固定情報 としてトランスポンダに固有の識別情報が送信され、 該 識別情報によってトランスポンダが特定される。

【0028】また、請求項12では、請求項1記載のト ランスポンダ素子において、各構成部分がチップ型のシ リコン基板上に形成されているトランスポンダ素子を提 案する。

【0029】該トランスポンダ素子によれば、各構成部 分がチップ型のシリコン基板上に形成され、形状が小型 化される。

【0030】また、請求項13では、前記請求項6乃至 12の何れかに記載のトランスポンダ素子を備えたトラ ンスポンダにおいて、外部から働く力によって変形する 基板上に形成されたブリッジ回路と、該ブリッジ回路の 1対の入力端子に接続された電源とを備えると共に、前 記プリッジ回路の1対の出力端子をそれぞれ前記可変情 報設定部の異なる入力端子に接続したトランスポンダを 提案する。

【0031】該トランスポンダによれば、トランスポン ダ素子と分離されている前記基板に対して外力が加わる と基板が歪み、これに伴って基板表面のインピーダンス 素子の断面積及び長さが変化してそのインピーダンスが 変化する。これにより、前記基板に外力が加わる前と比 べて前記ブリッジ回路の出力端子に流れる電流値が変化 し、前記可変情報設定部の入力端子における電気的状態 が変わり、可変情報設定部の出力端子から出力される二 値化信号の値が変化する。

【0032】また、請求項14では、前記請求項6乃至 12の何れかに記載のトランスポンダ素子を備えたトラ ンスポンダにおいて、外部から働く力によって変形する 基板上に形成され且つ一端と他端を入力端子として該入 力端子に電源が接続された電気的な抵抗膜を備え、前記 可変情報設定部の入力端子が前記抵抗膜の一端と他端と の間の所定位置に接続されているトランスポンダを提案 する。

【0033】該トランスポンダによれば、前記電源によ って前記抵抗膜の一端から他端に向けて電流が流れる と、前記可変情報設定部の入力端子には抵抗膜の一端及 び他端との間の距離等に応じた電流が流れる或いは電圧 が印加される。また、前記トランスポンダ素子と分離さ れている前記基板に対して外力が加わると基板が歪み、

【0025】また、請求項10では、請求項1記載のト 50 これに伴って前記抵抗膜の断面積及び長さが変化して、

その抵抗値が変化する。これにより、前記基板に外力が 加わる前と比べて前記可変情報設定部の入力端子に流れ る電流値或いは印加される電圧値が変化し、前記可変情 報設定部の入力端子における電気的状態が変わり、可変 情報設定部の出力端子から出力される二値化信号の値が 変化する。

【0034】また、請求項15では、請求項13又は1 4記載のトランスポンダにおいて、前記基板は部分的に 異なった熱膨張率を有しているトランスポンダを提案す る。

【0035】該トランスポンダによれば、周囲の環境変 化などによって前記基板の温度が変わると、基板が熱膨 張或いは熱収縮する。さらに、前記基板の熱膨張率は部 分的に異なっているので、熱膨張或いは熱収縮に伴って 前記インピーダンス素子或いは抵抗膜の断面積及び長さ が部分的に変化する。

【0036】また、請求項16では、請求項13又は1 4記載のトランスポンダにおいて、前記基板は熱膨張率 の異なる少なくとも2つの層を有しているトランスポン ダを提案する。

【0037】該トランスポンダによれば、周囲の環境変 化などによって前記基板の温度が変わると、基板が熱膨 張或いは熱収縮する。さらに、前記基板は熱膨張率の異 なる少なくとも2層を有しているので、熱膨張或いは熱 収縮に伴って反りが生じ、前記インピーダンス素子或い は抵抗膜の断面積及び長さが変化する。

[0038]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の一 実施形態を説明する。

【0039】図1は、本発明の第1の実施形態における 30 トランスポンダを示す外観斜視図、図2は本発明の第1 の実施形態におけるトランスポンダ素子を示す外観斜視 図、図3はトランスポンダ素子を示す平面図、図4は図 3におけるA-A線矢視方向断面図である。

【0040】図1において、10はトランスポンダで、 トランスポンダ素子11とループ状のアンテナ線12を 2枚のフィルム13,14で挟むことにより構成されて いる。

【0041】フィルム13、14は、例えばポリイミド フィルムからなり、下側のフィルム13上にアンテナ線 40 12が印刷形成されている。また、トランスポンダ素子 11及び2枚のフィルム13,14間は樹脂によって接 着されている。

【0042】トランスポンダ素子11は、図2に示すよ うに、トランスポンダ素子本体15とこの周囲を覆う直 方体形状の樹脂製パッケージ16から成り、パッケージ 16の一側面にはアンテナ接続端子16a, 16bが設 けられている。

【0043】トランスポンダ素子本体15は、図3及び

形状のシリコン基板(以下、端に基板と称する)30上 に形成された周知の半導体チップからなる。

【0044】また、ブリッジ回路27は4つの抵抗膜R 1~R4から成り、トランスポンダ素子本体15を覆う パッケージ16には1つの抵抗膜R3の上部所定空間に 空隙部16 dが形成されると共にこの空隙部16 dに対 向する基板30の下面側に開口部16cが形成されてい る。さらに、基板30においてブリッジ回路27が形成 されている部分には、熱膨張率が異なる第1の層31と 第2の層32が形成されている。この第2の層32の上 面に導電層33が形成され、この導電層33によって各 抵抗膜R1~R4が導電接続されている。

【0045】ここで、第2の層32の熱膨張率は第1の 層31の熱膨張率よりも大きく設定されている。例え ば、第1の層31はシリコン(Si)層であり、第2の 層32は拡散層である。

【0046】また、この開口部16cを外部空間と連通 するように下側のフィルム13にも同等形状の開口部1 3 aが形成されている。

【0047】図5は、上記トランスポンダ10の電気系 20 回路を示すプロック図である。図において、20は主回 路で、整流回路21、平滑・蓄電回路22、中央処理部 23、髙周波回路24、固定情報メモリ25、可変情報 設定部26から構成されている。27はブリッジ回路 で、4つの抵抗膜R1~R4を接続した周知のブリッジ 回路である。

【0048】整流回路21は、その入力側がアンテナ接 統端子16a, 16bに接続され、アンテナ線12に発 生した誘導起電力を整流して出力する。

【0049】平滑・蓄電回路22は、整流回路21から の出力を平滑して直流電流にすると共にコンデンサに蓄 電し、この電圧Vsを主回路20の各構成部及びブリッ ジ回路27に供給する。

【0050】中央処理部23は、周知のCPUを主体と して構成され、予め設定されたプログラムに基づいて動 作し、高周波回路24を介して質問信号を受信したとき に固定情報メモリ25に記憶されている情報と可変情報 設定部26に設定された情報を応答信号として高周波回 路26を介して送信する。

【0051】高周波回路26は、所定周波数電波の送信 回路及び受信回路を備え、これらはアンテナ接続端子1 6a, 16bを介してアンテナ線12に接続され、外部 からの質問信号を受信してこれをバイナリデータとして 中央処理部23に送出すると共に、中央処理部23から 出力されるパイナリーデータを応答信号として送信す る。

【0052】固定情報メモリ25は、個々のトランスポ ンダに固有の8ピットの識別情報が予め記憶されたリー ドオンリーメモリ (ROM) からなり、中央処理部23 図4に示すように、主回路20とブリッジ回路27が矩 50 から読み出し信号を入力したときに、記憶している識別

情報を中央処理部23に対して出力する。

【0053】可変情報設定部26は、2つの3ステートゲート回路(以下、単にゲート回路と称する)261,262から構成されている。各ゲート回路261,262は、入力端子の電圧レベルが所定のしきい値を越えたとき出力信号をハイレベル(バイナリー値「1」)に設定し、入力端子端子の電圧レベルがしきい値以下のとき出力信号をローレベル(バイナリー値「0」)に設定する。また、各ゲート回路261,262は、中央処理部から上記読み出し信号を入力したときに設定値を出力し、これ以外は出力をオープン状態とする。

【0054】ブリッジ回路27は、4つの抵抗膜R1~R4から構成され、その一方の入力端子は接地され他方の入力端子には電圧Vsが印加されている。また、ブリッジ回路27の1対の出力端子はそれぞれ可変情報接地部26のゲート回路261,262の入力端子に接続されている。製造時においてはブリッジ回路27が平衡状態となるように且つ2つの出力端子の電圧V1,V2がゲート回路261,262の入力閾値よりもやや低くなるように、各抵抗膜R1~R4の抵抗値が設定されている。即ち、図5において、R1×R3=R2×R4となるように各抵抗膜R1~R4の抵抗値が設定されている。平衡状態のとき、ブリッジ回路27の2つの出力端子の電圧V1,V2が等しくなる。

【0055】次に、前述の構成よりなるトランスポンダ 10の動作を説明する。

【0056】外部から所定周波数の電波によって質問信号を受信したとき、整流回路21及び平滑・蓄電回路22によって動作のための電気エネルギーが生成され、これにより各部が動作可能となる。中央処理部23は、高30周波回路から質問信号を入力した後、固定情報メモリ25に記憶されている識別情報と可変情報設定部26に設定された2ピットの可変情報を応答信号として高周波回路24を介して送信する。

【0057】可変情報設定部26に設定される2ビットの可変情報はブリッジ回路27の平衡状態及び非平衡状態によって変化する。このブリッジ回路27が平衡状態のときは、出力端子の電圧V1, V2が等しく、これらの電圧V1, V2はゲート回路261, 262の入力関値よりもやや低い値であるので、それぞれのゲート回路40の261, 262の出力設定値は「0」となる。

【0058】また、ブリッジ回路27の平衡状態が崩れるときは、 $R1 \times R3 \neq R2 \times R4$ となるときである。本実施形態では、基板30の抵抗膜R3が形成さている部分の下面を外部に露出させると共に上部に空隙部16 dを形成しているので、周囲の温度及び圧力に応じて、露出された部分の基板30が変形し、抵抗膜R3の抵抗値が変化する。

【0059】例えば、周囲圧力が一定で周囲温度が低下 261, 262の閾値以 したときは、図6に示すように、第2の層32よりも第 50 D9共に「0」となる。

1の層31の収縮が大きくなるので、基板30は上方向に突出するように湾曲する。これにより、抵抗膜R3が両端子方向に引き延ばされるので、抵抗膜R3の長さが増加すると共に断面積が減少するため抵抗値が増加する。また、周囲圧力が一定で周囲温度が上昇したときは、図7に示すように、第2の層32よりも第1の層31の膨張が大きくなるので、基板30は下方向に突出するように湾曲する。これにより、抵抗膜R3は両端子間で縮められるので、抵抗膜R3の長さが減少すると共に

【0060】従って、図8に示すように、応答信号を10ビットとし、ピットD0~ビットD7を固定情報、ビットD8及びピットD9を可変情報としてゲート回路261の出力をピットD8に、またゲート回路262の出力をピットD9にそれぞれ割り当てると、周囲温度の変化によってビットD8及びD9の値は図9のように変化する。

断面積が増大するため抵抗値が減少する。

【0062】また、周囲温度が上記温度 t 2より高くなると、抵抗膜R 3の抵抗値が減少するため、ブリッジ回路27の出力端子の一方の電圧V1はゲート回路261の閾値より低くなり、他方の電圧V2はゲート回路261の閾値より高くなるので、ビットD8は「0」、ビットD9は「1」となる。

【0063】また、周囲温度が上記温度 t 1より低くなると、抵抗膜R3の抵抗値が増大するため、ブリッジ回路27の出力端子の一方の電圧V1はゲート回路261の閾値より高くなり、他方の電圧V2はゲート回路261の閾値より低くなるので、ピットD8は「1」、ビットD9は「0」となる。

【0064】一方、周囲温度が一定で周囲の空気圧が上昇したときは、空隙部16d内の空気圧よりも外部空気圧が高くなるので、図6に示すように、基板30は上方向に突出するように湾曲する。また、周囲温度が一定で周囲の空気圧が低下したときは、空隙部16d内の空気圧よりも外部空気圧が低くなるので、図7に示すように、基板30は下方向に突出するように湾曲する。

【0065】従って、周囲空気圧の変化によってビット D8及びD9の値は図10のように変化する。

【0066】即ち、図10に示すように、ブリッジ回路27が平衡状態にあるときの周囲空気圧Psを挟む2つの空気圧P1、P2(P1<Ps<P2)の間では、ブリッジ回路27の出力端子の電圧V1、V2共にゲート回路261、262の閾値以下となるので、ピットD8及びD9#に「01トなる

【0067】また、周囲の空気圧が上記空気圧P2より高くなると、抵抗膜R3の抵抗値が増大するため、プリッジ回路27の出力端子の一方の電圧V1はゲート回路261の閾値より高くなり、他方の電圧V2はゲート回路261の閾値より低くなるので、ビットD8は

「1」、ピットD9は「0」となる。

【0068】また、周囲温度が上記温度 t 1より低くなると、抵抗膜R3の抵抗値が減少するため、ブリッジ回路27の出力端子の一方の電圧V1はゲート回路261の閾値より低くなり、他方の電圧V2はゲート回路2610 の閾値より高くなるので、ビットD8は「0」、ビットD9は「1」となる。

【0069】従って、本実施形態によれば、トランスポンダ素子本体15に形成されたブリッジ回路27を温度又は圧力センサとして使用できると共に、センサの検出結果を消費電力が大きいA/D変換器を用いることなくバイナリーデータとして得ることができる。これにより、従来よりも電源容量を低減でき、受信電波のエネルギーを用いても十分な動作が可能である。

【0070】次に、本発明の第2の実施形態を説明する。

【0071】図11は、本発明の第2の実施形態におけるトランスポンダの電気系回路を示すプロック図である。図において、前述した第1の実施形態と同一構成部分は同一符号をもって表しその説明を省略する。また、第1の実施形態と第2の実施形態との相違点は、第2の実施形態のトランスポンダ素子本体15Aにおいてシュミットトリガ回路からなるゲート回路263,364を備えた可変情報設定部26Aを設けたことである。これらのゲート回路263,264の接続は第1の実施形態30と同様である。

【0072】このようにヒステリシス特性を有するゲート回路263,264を設けることにより、入力電圧の変動による誤検出をヒステリシス特性の範囲内で抑制することができる。

【0073】次に、本発明の第3の実施形態を説明する。

【0074】図12は、本発明の第3の実施形態におけるトランスポンダの電気系回路を示すプロック図である。図において、前述した第1の実施形態と同一構成部 40分は同一符号をもって表しその説明を省略する。また、第1の実施形態と第3の実施形態との相違点は、第3の実施形態のトランスポンダ素子本体15Bにおいて同期式R-Sフリップフロップからなる可変情報設定部26Bを設けたことである。例えば、図12に示すように、プリッジ回路27の一方の出力端子(電圧V1)がS入力に接続され、他方の出力端子(電圧V2)がR入力端子に接続されている。これにより、中央処理部23から出力される読み出し信号に同期してR-S入力に対応したバイナリーデータが2つの出力端子Q、Q、から出力 50

され、これらがピットD8, D9のデータとして応答信号が送信される。

12

【0075】尚、図13に示すトランスポンダ素子本体 15Cのように、非同期式のR-Sフリップフロップか らなる可変情報設定部26Cを設けても良い。

【0076】次に、本発明の第4の実施形態を説明する。

【0077】図14は、本発明の第4の実施形態におけるトランスポンダ素子11Dを示す平面図、図15は図14におけるA-A線矢視方向断面図、図16は第4の実施形態におけるトランスポンダの電気系回路を示すブロック図である。図において、前述した第1の実施形態と同一構成部分は同一符号をもって表しその説明を省略する。また、第1の実施形態と第4の実施形態との相違点は、ブリッジ回路27に代えて長さ方向に対して徐々に幅が狭くなる1つの抵抗膜28を設けると共に、シュミットトリガ回路からなる3ステートのゲート回路263~266を4つ備えた可変情報設定部26Dを設けたことである。

【0078】トランスポンダ素子本体15Dを覆うパッケージ16には抵抗膜28の上部所定空間に空隙部16 dが形成されると共にこの空隙部16dに対向する基板30の下面側に開口部16cが形成されている。さらに、基板30において抵抗膜28が形成されている部分には、熱膨張率が異なる第1の層31と第2の層32が形成されている。ここで、第2の層32の熱膨張率は第1の層31の熱膨張率よりも大きく設定されている。

【0079】また、第2の層32の上面に帯状の導電層33が複数形成され、これらの導電層33の一端は抵抗膜28の長手方向両端部と長手方向に5等分するように抵抗膜28に接続されている。また、抵抗膜28の一端(抵抗膜の幅広側)に接続された導電層33の他端には電圧Vsが印加され、抵抗膜28の他端に接続された導電層33の他端は接地されている。さらに、抵抗膜28の長手方向中間部に接続された4本の導電層33の他端はゲート回路263~266の入力端子に接続されている。

【0080】これにより、抵抗膜28は、図16に示すように導電層33との接続点によって5つの部分に分割され、各部分の抵抗値をRa~Reとしてこれらが直列接続されたものと考えられる。また、周囲の温度及び圧力に応じて、開口部16c,13aによって露出された部分の基板30が変形し、抵抗膜28の抵抗値が変化する。このとき、抵抗膜28の幅が徐々に減少するように形成されているので、上記各部分の抵抗値Ra~Reの増減率が異なったものとなり、周囲温度の変化或いは周囲空気圧の変化に伴って各ゲート回路263~266の入力電圧V1~V4が変化する。これにより、ゲート回路263~266から出力されるバイナリーデータの値も変化する。

20

【0081】従って、図17に示すように、応答信号を 12ビットとし、ビットD0~ビットD7を固定情報、 ビットD8~ビットD11を可変情報としてゲート回路 263~266の出力をピットD8~D11にそれぞれ 割り当てると、周囲温度の変化によってビットD8~D 11の値は図18のように変化する。

【0082】例えば、図18に示すように、標準温度 t sを挟む2つの温度 t1, t2(t1<ts<t2) の間で は、電圧V1, V2共にゲート回路263, 264の閾 値以上となり且つ電圧 V3, V4 がゲート回路 265, 266の閾値以下となるように各抵抗値Ra~Reを設 定しておくと、ピットD8, D9が「1」となり、ピッ トD10, D11が「0」となる。

【0083】また、周囲温度が上記温度 t1より低くな ると、抵抗膜28の抵抗値が増大し且つ幅の広い部分よ りも幅の狭い部分の抵抗値の増加率が高くなるため、電 圧V3がゲート回路265の閾値以上となるので、ビッ トD8~D10が「1」、ビットD11が「0」とな る。

【0084】また、周囲温度が上記温度 t 2より高くな ると、抵抗膜28の抵抗値が減少し且つ幅の広い部分よ りも幅の狭い部分の抵抗値の減少率が高くなるため、電 **圧V2がゲート回路264の閾値以下となるので、ビッ** トD8が「1」、ビットD9~D11が「0」となる。 【0085】周囲温度が上記温度 t2よりさらに高い温 度 t 3よりも高くなると、電圧V1がゲート回路263 の閾値以下となるので、ピットD8~D11が「0」と

【0086】一方、周囲温度が一定で周囲の空気圧が上 昇したときは、空隙部16d内の空気圧よりも外部空気 30 圧が高くなるので、図6に示すように、基板30は上方 向に突出するように湾曲する。また、周囲温度が一定で 周囲の空気圧が低下したときは、空隙部16 d内の空気 圧よりも外部空気圧が低くなるので、図7に示すよう に、基板30は下方向に突出するように湾曲する。

【0087】従って、周囲空気圧の変化によってピット D8~D11の値は図19のように変化する。

【0088】例えば、図19に示すように、標準圧力P sを挟む2つの圧力P1, P2 (P1<Ps<P2) の間で は、電圧V1, V2共にゲート回路263, 264の閾 40 値以上となり且つ電圧 V3, V4 がゲート回路 265, 266の閾値以下となるように各抵抗値Ra~Reを設 定しておくと、ピットD8, D9が「1」となり、ピッ トD10, D11が「0」となる。

【0089】また、周囲の空気圧が上記圧力P1より低 くなると、抵抗膜28の抵抗値が減少し且つ幅の広い部 分よりも幅の狭い部分の抵抗値の減少率が高くなるた め、電圧V2がゲート回路264の閾値以下となるの で、ピットD8が「1」、ピットD9~D11が「0」 となる。

【0090】また、周囲の空気圧が上記圧力P2より高 くなると、抵抗膜28の抵抗値が増大し且つ幅の広い部 分よりも幅の狭い部分の抵抗値の増加率が高くなるた め、電圧V3がゲート回路265の閾値以上となるの で、ビットD8~D10が「1」、ピットD11が 「0」となる。

14

【0091】周囲の空気圧が上記圧力P2よりさらに高 い圧力P3よりも高くなると、電圧V4がゲート回路2 66の閾値以上となるので、ピットD8~D11が 「1」となる。

【0092】従って、本実施形態によれば、トランスポ ンダ素子本体15Dに形成された抵抗膜28を温度又は 圧力センサとして使用できると共に、センサの検出結果 を消費電力が大きいA/D変換器を用いることなくバイ ナリーデータとして得ることができる。これにより、従 来よりも電源容量を低減でき、受信電波のエネルギーを 用いても十分な動作が可能である。

【0093】次に、本発明の第5の実施形態を説明す る。

【0094】図20は、本発明の第5の実施形態におけ るトランスポンダの電気系回路を示すプロック図であ る。図において、前述した第4の実施形態と同一構成部 分は同一符号をもって表しその説明を省略する。また、 第4の実施形態と第5の実施形態との相違点は、第5の 実施形態のトランスポンダ素子本体15日においてシュ ミットトリガ回路からなるゲート回路263~266と 不揮発性のランダムアクセスメモリ(以下、単にRAM と称する) 267を備えた可変情報設定部26Eを設け たことである。これらのゲート回路263~266の接 続は第4の実施形態と同様である。また、RAM267 の4ビットデータバスはゲート回路263~266の出 力端子に接続され、RAM267は中央処理部23から の読み出し信号或いは書き込み信号によって中央処理部 23の指定したアドレスに対して上記ビットD8~D1 1のデータの書き込み読み出しを行う。

【0095】このようにRAM267に検出した4ビッ トD8~D11のデータを記憶できるようにしたので、 例えば中央処理部23はデータ検出時にこれをRAM2 67に記憶し、記憶データ読み出し命令を含む質問信号 を受信したときにRAM267の指定されたアドレスか らデータを読み出して送信することも可能である。

【0096】次に、本発明の第6の実施形態を説明す る。

【0097】図21は、本発明の第6の実施形態におけ るトランスポンダを示す外観斜視図、図22は第6の実 施形態におけるトランスポンダ素子を示す外観斜視図、 図23は第6の実施形態におけるセンサ部を示す平面 図、図24は図23のA-A線矢視方向の断面図、図2 5は第6の実施形態におけるトランスポンダ素子の電気 50 回路を示すプロック図である。図において、前述した第

4の実施形態と同一構成部分は同一符号をもって表しその説明を省略する。また、第4の実施形態と第6の実施形態との相違点は、第6の実施形態では第1の実施形態における抵抗膜28の部分を分離したトランスポンダ素子41を構成し、抵抗膜28に代えてこれと同等の機能を有するセンサ部42を設けたことである。

【0098】即ち、第6の実施形態のトランスポンダ40は、図21に示すように、トランスポンダ素子41とループ状のアンテナ線12及びセンサ部42を2枚のフィルム13,14で挟むことにより構成されている。

【0099】フィルム13,14は、前述と同様に例えばポリイミドフィルムからなり、下側のフィルム13上にアンテナ線12が印刷形成されている。また、トランスポンダ素子41とセンサ部42及び2枚のフィルム13,14間は樹脂によって接着されている。

【0100】トランスポンダ素子41は、図22に示すように、トランスポンダ素子本体41aとこの周囲を覆う直方体形状の樹脂製のパッケージ41bから成り、パッケージ41bの一側面にはアンテナ接続端子41c、41dが設けられ、他側面には電源出力端子41e、4 20つの入力端子41f~41i、及び接地端子41jが設けられている。また、トランスポンダ素子本体41aは、主回路20が矩形状のシリコン基板上に形成された周知の半導体チップからなる。

【0101】センサ部42は、図23及び図24に示すように、2枚のフィルム51a,51bを貼り合わせた基板52上に長さ方向に対して徐々に幅が狭くなる1つの抵抗膜53が形成されている。

【0102】さらに、基板52を形成する2つのフィルム51a、51bは、互いに異なる熱膨張率を有し、上 30層フィルム51aの熱膨張率は下層フィルム51bの熱膨張率よりも大きく設定され、上層フィルム51aの上面には、帯状の印刷配線54が複数形成されている。これらの印刷配線54の一端は抵抗膜53の長手方向両端部と長手方向に5等分するように抵抗膜53に接続されている。

【0103】また、図25に示すように、抵抗膜53の一端(抵抗膜の幅広側)に接続された印刷配線54の他端はトランスポンダ素子41の電源出力端子41eに接続されて電圧Vsが印加されている。また、抵抗膜53の他端に接続された印刷配線54の他端は、トランスポンダ素子41の接地端子41jに接続されている。さらに、抵抗膜28の長手方向中間部に接続された4本の印刷配線54の他端は、トランスポンダ素子41の4つの入力端子41f~41iにそれぞれ接続されている。

【0104】これにより、センサ部42の抵抗膜53 は、図25に示すように印刷配線54との接続点によって5つの部分に分割され、第4の実施形態と同様に各部分の抵抗値をRa~Reとしてこれらが直列接続されたものとなり、周囲の温度に応じて、基板52が変形し、 抵抗膜53の抵抗値が変化する。

【0105】上記構成よりなるトランスポンダ40も周囲温度の変化を検出するセンサとして使用できると共に、センサの検出結果を消費電力が大きいA/D変換器を用いることなくパイナリーデータとして得ることができる。これにより、従来よりも電源容量を低減でき、受信電波のエネルギーを用いても十分な動作が可能である。

【0106】尚、前述した各実施形態は本発明の一具体例にすぎず、本発明がこれらの実施形態に限定されない ことは言うまでもない。

【0107】例えば、上記実施形態では受信電磁波のエネルギーのみによって動作するように構成したが電池を用いても良いし、発電装置を設けて駆動するようにしても良い。

【0108】また、上記実施形態では抵抗膜を用いた抵抗プリッジ回路をセンサとして用いたが、抵抗膜に限定されることはなく、リアクタンスプリッジ回路或いはキャバシタンスプリッジ回路を用いても良い。

【0109】また、第6の実施形態のトランスポンダ素子41の入力端子41f~41iと電源出力端子41e 或いは接地端子41jをトランスポンダ40の外部に露出する端子に接続して、これらの端子間の電気伝導度の変化を直接検出するようにしても良い。

[0110]

40

【発明の効果】以上説明したように本発明の請求項1乃 至12記載のトランスポンダ素子によれば、可変情報設 定部の入力端子における電気的状態が二値化信号として 応答情報に設定されるため、環境状態に対応して変化す るアナログ電気信号を前記可変情報設定部の入力端子に 入力することにより該アナログ電気信号のレベルに応じ て二値化信号の値が変化するので、時々刻々と変化する 環境状態の物理量などを検出するセンサとして使用でき るトランスポンダを容易に構成することができる。ま た、消費電力の大きいA/D変換器を用いることなく、 前記可変情報設定部の1つの入力端子に対して1ピット の二値化信号を出力しているので、A/D変換器を用い た場合に比べて消費電力を大幅に削減することができ る。これにより、受信電波のエネルギーによる駆動でも 十分な動作が可能であると共に、電池を用いた駆動では 電池寿命の延命を図ることができ電池交換の手間を大幅 に削減することができる。

【0111】また、請求項2記載のトランスポンダ素子によれば、上記の効果に加えて、基板の歪みよってインピーダンスが変化するインピーダンス素子を有するプリッジ回路を、圧力や温度などのセンサとして使用することができる。

【0112】また、請求項3記載のトランスポンダ素子によれば、上記の効果に加えて、基板の歪みよって抵抗値が変化する抵抗膜を、圧力や温度などのセンサとして

使用することができる。

【0113】また、請求項4記載のトランスポンダ素子によれば、上記の効果に加えて、部分的に異なった熱膨張率を有する基板を用いたので、熱膨張或いは熱収縮に伴って前記インピーダンス素子或いは抵抗膜の断面積及び長さを部分的に変化させることができ、センサ機能の多様化を図ることができる。

【0114】また、請求項5記載のトランスポンダ素子によれば、上記の効果に加えて、熱膨張率の異なる少なくとも2つの層をもつ基板を用いたので、周囲温度の変 10換を敏感に検出可能となる。

【0115】また、請求項6記載のトランスポンダ素子によれば、上記の効果に加えて、可変情報設定部の入力端子が素子外部に露出されているので、該入力端子そのものをセンサとして使用可能になると共に、環境状態などに応じて変化する任意のアナログ信号を入力可能となる。

【0116】また、請求項7記載のトランスポンダ素子によれば、上記の効果に加えて、ランダムアクセスメモリを可変情報設定部に設けたので、可変情報設定部の入 20 カ端子における電気的状態が二値化信号としてランダムアクセスメモリに一時記憶されると共に応答情報に設定されるので、時々刻々と変化する環境状態などを検出するセンサとして使用する場合、環境状態に対応して変化するアナログ電気信号を二値化データとしてランダムアクセスメモリの任意アドレスに順次記憶することができ、必要に応じてデータ読み出し手段によって記憶データの読み出しを行うことができる。

【0117】また、請求項8記載のトランスポンダ素子によれば、上記の効果に加えて、双安定回路を可変情報 30設定部として用いたので、その入力端子における電気的状態を二値化信号として一時的に蓄積することができると共に、双安定回路から安定して出力される二値化信号を応答情報に設定することができる。

【0118】また、請求項9記載のトランスポンダ素子によれば、上記の効果に加えて、セントラルプロセッシングユニットの独立した入力ポート端子を可変情報設定部の入力端子としたので、構成を簡略化することができる。

【0119】また、請求項10記載のトランスポンダ素 40子によれば、上記の効果に加えて、シュミットトリガ回路のヒステリシス特性によって、入力された電気的状態の微小変化に対する出力変動を除去することができる。

【0120】また、請求項11記載のトランスポンダ素子によれば、上記の効果に加えて、固定情報としてトランスポンダに固有の識別情報が送信されるので、該識別情報によってトランスポンダを容易に特定することができる。

【0121】また、請求項12記載のトランスポンダ素 子によれば、上記の効果に加えて、各構成部分がチップ 50 型のシリコン基板上に形成されるので、形状を小型化することができる。

【0122】また、請求項13乃至16記載のトランス ポンダによれば、可変情報設定部の入力端子における電 気的状態が二値化信号として応答情報に設定されるた め、環境状態に対応して変化するアナログ電気信号を前 記可変情報設定部の入力端子に入力することにより該ア ナログ電気信号のレベルに応じて二値化信号の値が変化 するので、時々刻々と変化する環境状態の物理量などを 検出するセンサとして使用することができる。また、高 度なA/D変換器を用いることなく、前記可変情報設定 部の1つの入力端子に対して1ビットの二値化信号を出 力しているので、A/D変換器を用いた場合に比べて消 費電力を大幅に削減することができる。これにより、受 信電波のエネルギーによる駆動でも十分な動作が可能で あると共に、電池を用いた駆動では電池寿命の延命を図 ることができ電池交換の手間を大幅に削減することがで きる。

【0123】また、請求項13記載のトランスポンダによれば、上記の効果に加えて、基板の歪みよってインピーダンスが変化するインピーダンス素子を有するブリッジ回路を、圧力や温度などのセンサとして使用することができる。

【0124】また、請求項14記載のトランスポンダによれば、上記の効果に加えて、基板の歪みよって抵抗値が変化する抵抗膜を、圧力や温度などのセンサとして使用することができる。

【0125】また、請求項15記載のトランスポンダによれば、上記の効果に加えて、部分的に異なった熱膨張率を有する基板を用いたので、熱膨張或いは熱収縮に伴って前記インピーダンス素子或いは抵抗膜の断面積及び長さを部分的に変化させることができ、センサ機能の多様化を図ることができる。

【0126】また、請求項16記載のトランスポンダによれば、上記の効果に加えて、熱膨張率の異なる少なくとも2つの層をもつ基板を用いたので、周囲温度の変換を敏感に検出可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施形態におけるトランスポン ダを示す外観斜視図

【図2】本発明の第1の実施形態におけるトランスポン ダ素子を示す外観斜視図

【図3】本発明の第1の実施形態におけるトランスポン ダ素子を示す平面図

【図4】図3におけるA-A線矢視方向断面図

【図 5 】本発明の第 1 の実施形態におけるトランスポン ダの電気回路を示すプロック図

【図6】本発明の第1の実施形態における温度変化或い は圧力変化の検出動作を説明する図

【図7】本発明の第1の実施形態における温度変化或い

は圧力変化の検出動作を説明する図

【図8】本発明の第1の実施形態における固定情報及び 可変情報のデータビットを示す図

【図9】本発明の第1の実施形態における温度変化検出 時のデータビット変化を説明する図

【図10】本発明の第1の実施形態における圧力変化検 出時のデータビット変化を説明する図

【図11】本発明の第2の実施形態におけるトランスポンダの電気系回路を示すプロック図

【図12】本発明の第3の実施形態におけるトランスポ 10 ンダの電気系回路を示すプロック図

【図13】本発明の第3の実施形態に係る他の電気系回路を示すプロック図

【図14】本発明の第4の実施形態におけるトランスポンダ素子を示す平面図

【図15】図14におけるA-A線矢視方向断面図

【図16】本発明の第4の実施形態におけるトランスポンダの電気系回路を示すプロック図

【図17】本発明の第4の実施形態における固定情報及び可変情報のデータビットを示す図

【図18】本発明の第4の実施形態における温度変化検 出時のデータビット変化を説明する図

【図19】本発明の第4の実施形態における圧力変化検 出時のデータビット変化を説明する図

【図20】本発明の第5の実施形態におけるトランスポ*

* ンダの電気系回路を示すプロック図

【図21】本発明の第6の実施形態におけるトランスポンダを示す外観斜視図

【図22】本発明の第6の実施形態におけるトランスポング素子を示す外観斜視図

【図23】本発明の第6の実施形態におけるセンサ部を 示す平面図

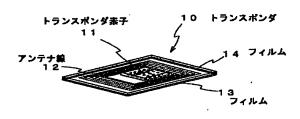
【図24】図23のA-A線矢視方向の断面図

【図25】本発明の第6の実施形態におけるトランスポンダの電気系回路を示すプロック図

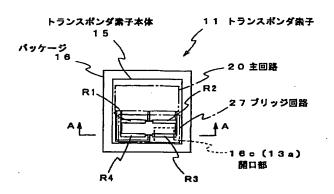
【符号の説明】

10…トランスポンダ、11…トランスポンダ素子、12…アンテナ線、13,14…フィルム、13a…開口部、15,15A~15E…トランスポンダ素子本体、16…パッケージ、16a,16b…アンテナ接続端子、16c…開口部、16d…空隙部、20…主回路、21…整流回路、22…平滑・蓄電回路、23…中央処理部、24…高周波回路、25…固定情報メモリ、26,26A~26E…可変情報設定部、261~2660…ゲート回路、267…RAM、27…ブリッジ回路、30…基板、31…下層、32…上層、33…導電層、R1~R4…抵抗膜、40…トランスポンダ、41…トランスポンダ素子、42…センサ部、51a,51b…フィルム、52…基板、53…抵抗膜、54…印刷配

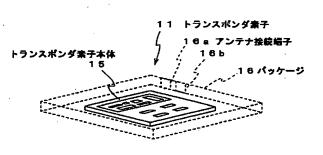
【図1】



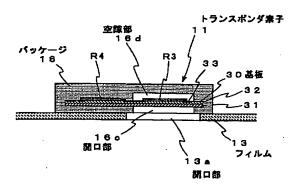
[図3]

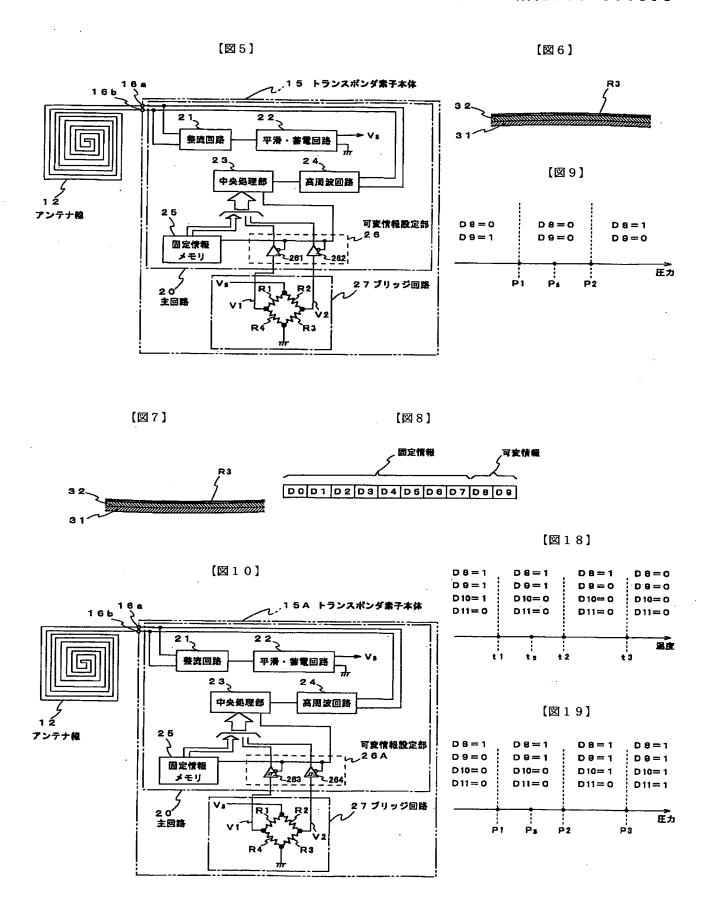


【図2】

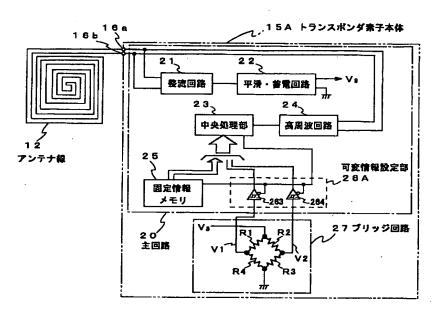


【図4】

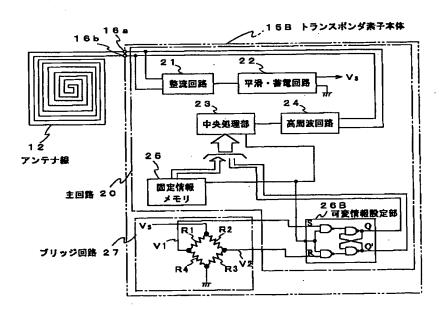




【図11】



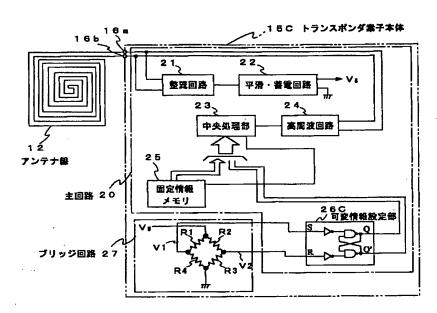
【図12】



[図 1 7]

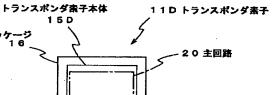
| 図 2 2 |
| 回定情報 | 可支情報 | トランスポンダ素子本体 | 41 トランスポンダ素子 | 41 ロー・アンテナ接続端子 | 41 ロー・アンテナを表示 | 41

【図13】



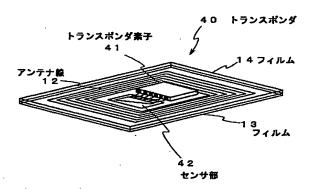
【図14】

1 5 D

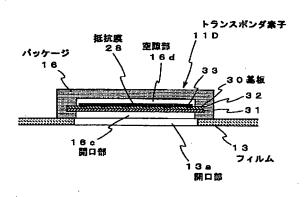


6 c (13 a) 第口部

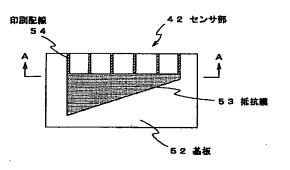
【図21】



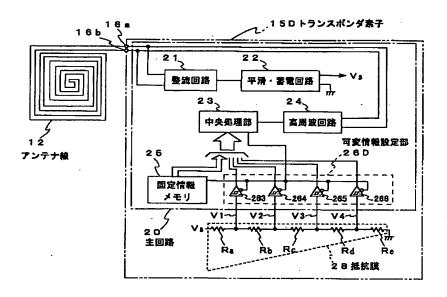
【図15】



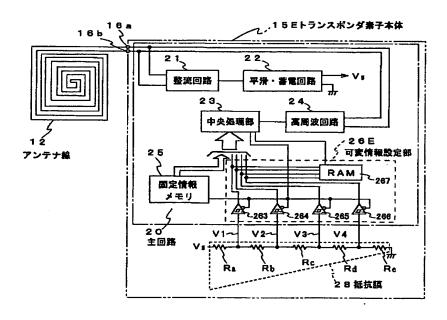
【図23】



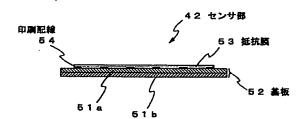
【図16】



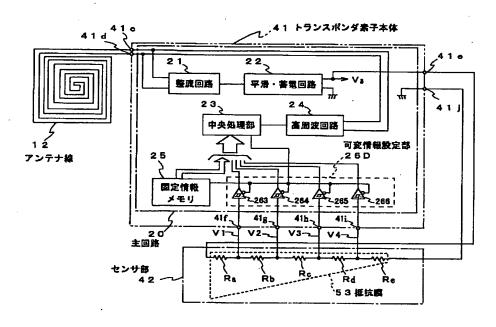
【図20】



【図24】



【図25】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7 G 0 6 K 19/00 識別記号

FΙ

テーマコード(参考)